MANUFACTURING METHOD OF LAMINATED CERAMIC CAPACITOR

JP2002343674 (A) Patent number:

Publication date: 2002-11-29

Inventor(s): KOMATSU KAZUHIRO: KOBAYASHI KEIJI Applicant(s): MATSUSHITA ELECTRIC INDICO LTD.

Classification:

- international: H01G4/30: H01G4/30: (IPC1-7): H01G4/30

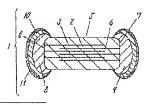
- european:

Application number: JP20010149105 20010518 Priority number(s): JP20010149105 20010518

Abstract of JP 2002343674 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide the manufacturing method of a laminated ceramic capacitor for preventing generation of structure defects, such as delaminations and cracks, even if the ceramic sheet of a thin film is laminated. SOLUTION: In this manufacturing method of the laminated ceramic capacitor, a binder layer 15 is formed on a carrier film 13 where a die lubricant layer 12 is applied; ceramic slurry is applied onto the surface where the binder layer 15 of the carrier film 13 is formed for drying, to form a green sheet 14; thereafter, the green sheet 14 is peeled off from the carrier film 13, so that the binder layer 15 is transferred to the green sheet 14; and another ceramic sheet 2 or an internal electrode 18 is laminated via the binder layer 15 of the green sheet 14 to form a laminate 5.

- / 環度にうミックコンデンサ
- 2 セラきックシート
- 3.4 内部電極
 - 子 滑磨体
- 6.7 機懸体の灯曲する両面
- 8.9 外部電腦
- カ ニッケルメッキ層
- パ 毛田メッキ職



Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

(19)日本|瞬許庁(JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-343674 (P2002-343674A)

(43)公開日 平成14年11月29日(2002, 11, 29)

(51) Int.Cl.7 H01G 4/30 機別記号 311

FΙ H01G 4/30

テーマコート*(参考) 311F 5E082

審査請求 有 請求項の数10 OL (全 10 頁)

(21)出願番号

特暦2001-149105(P2001-149105)

(22) 出版日

平成13年5月18日(2001 5 18)

(71) 出職人 00000:3821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 小松 和博

大阪府門真市大字門桌1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72)発明者 小林 恵治

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(74)代理人 10009/445

弁理士 岩橋 文雄 (外2名)

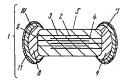
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 精層セラミックコンデンサの製造方法

(57)【要約】

【課題】 薄膜のセラミックシートを高精層化しても、 デラミネーション、クラック等の構造欠陥の発生がない **積層セラミックコンデンサの製造方法を提供することを** 目的とする。 【解決手段】 まず雛形剤層12が途布されたキャリア フィルム13上にバインダー届15を形成し、次いで前 記キャリアフィルム13のバインダー層15を形成した 表面にセラミックスラリーを途布して乾燥しグリーンシ ート14を形成し、その後前記キャリアフィルム13か らグリーンシート14をバインダー層15がグリーンシ ート14に転写するように剥離して、次いでこのグリー ンシート14のバインダー層15を介して他のセラミッ クシート2叉は内部電極18を積層して積層体5とする 積層セラミックコンデンサの製造方法とする。

- 1 積層セラミックコンデンサ
- 2 セラミックシート
- 3.4 内部電極 5 播磨体
- 6.7 積層体の対向する両面
- 8.9 外部電極
 - 10 ニッケルメッキ麿
 - ガ 半田メッキ層



【特許請求の節用】

【請求項1】 セラミックシートと内部電極とを交互に 税層して税層体とし、この機層体の返回に前部内部電極 と接続した外部で超を備える積極やラミックコンデンサ の製造方法において、まず離形利層が形成されたキャリ アフィルム上にバインダー層を形成し、次いで前記キャ リアスィルムのバイグー層を形成した表面にセラミッ クスラリーを盤工し乾燥してセラミックシートを形成 し、その後前記キャリアフィルムからセラミックシート をバインダー層がこのセラミックグリーンシートに転写 するように知難し、次いでこのセラミックシートのバイ ンダー層を介して他のセラミックシート又は内部電極を 交互に連続標層して積層体とする積層セラミックコンデ ンサの製造すた。

【請求項2】 セラミックシートと内部電極とを交互に 積層して積層体とし、この程層体の表面に前途内部電極 と接続した外部電極を備える積層セラミックコンデンサ の製造方法において、まず能形剤圏が形成されたキャリ アフィルムムにバインダー層を形成し、次いで前記キャ リアフィルムのバインダー層を形成した表面にあらかとの 核解記キルプフィルムからセラミックシートを近れたから が成がされたセラミックシートに転写するように刺舵し、次 いでこのセラミックシートのバインダー層を化して他の セラミックシート又は内部電極を積層して積層体とする 積層セラミックコンデンサの製造方法。

【請求項3】 セラミックシートのバイング一層を転写 した表面に他のセラミックシートを重ねて加熱、加圧し てが報鑑をない無効層プロックを形成し、この無効層 ブロックを積層体の上段と下段に重ねて圧若する請求項 1に配載の積層セラミックコンデンサの製造方法。

【請求項4】 セラミックシートのバイングー層を転写 した表面に他のセラミックシートを重ねて加熱、加圧し て内部を極のない無効層プロックを形成し、この無効層 プロックを積層体の上段と下段に重ねて圧着する請求項 2に記載の積層セラミックコンデンサの製造方法。

【請求項5】 セラミックシートのバインダー層を転写 した表面に電極ペーストを塗布して乾燥し内部電極を形 成する請求項1に記載の積層セラミックコンデンサの製 造方法。

【請求項6】 セラミックシートのパインダー層を転写 した表面に電極ペーストを塗布し乾燥して内部電極を形 成する請求項2に記載の積層セラミックコンデンサの製 適方法。

【請求項?】 無影利用が形成されたキャリアフィルム 上にパインゲー層を形成し、次いで前記キャリアフィル ムのパインゲー層を形成した表面に電極ペーストを塗布 して乾燥し、その後前記キャリアフィルムを制能して表 面にパインゲー層を転写した内部電極を形成し、次いで この内部電極を転写した夹部にとラミックシートを積層 して積層体とする請求項1に記載の積層セラミックコン デンサの製造方法。

【請求項8】 離形利層が形成されたキャリアフィルム 上にバインダー層を形成し、次いで前記キャリアフィル ムのバインダー層を形成した表面に電極ペーストを塗布 して乾燥し、その後前記キャリアフィルと参別能して表 国にバインダー層を転写した内部電極を形成し、次いで この内部電極を転写した表面にセラミックシートを積層 して積層体とする請求項2に配載の積層セラミックコン デンサの製造方法。

【請求項9】 積層体を所定形状に切断し、次いでこの 積層体を加熱して脱パインダーおよび焼成を行い、その 後、この積層体の表面に内部電極と接続するように外部 電極を形成する請求項1に記載の積層セラミックコンデ ッサの製造方法

【請求項10】 積層体を所定形状に切断し、次いでこの積層体を加熱して脱バインゲーおよび焼成を行い、その後、この積層体の表面に内部電極と接続するように外部電極と形成する請求項2に記載の積層セラミックコンデンサの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は積層セラミックコン デンサの製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】図18は誘電体磁器組成物を用いて形成 した積層セラミックコンデンサの前面図である。図18 において、51は積層セラミックコンデンサであり、誘 電体磁器組成物をシート状に形成したセラミックシート 52に内部電配53、54を双互に重ね合わせて積層体 5を形成し、前記内部電船53、54を中前記積機ち 5の両面56、57に形成した外部電極58、59にそ れぞれ接続して構成され、この積層セラミックコンデン サ51に小型大容量化の変求が強く前記セラミックシート52は一層専層化の必要がある。

【0003】以上のように構成された従来の積層セラミックコンデンサ51について、以下にその製造方法を説明する。

【0004】先ず、誘電体原料とパインダー、可塑剤と溶剤とをジルコニア等でできたセラミック製の玉石を媒体として一定時間混合分散してセラミックスラリーとし、このセラミックスラリーを表面にS1等の離形剤が形成されたポリエステルあるいはポリプロビレン等のキ

 て圧着し積層体ブロック(図示せず)を得る。そして、 この積層体ブロックを所定サイズのチップ形状に切断し マン状の積層体とした後に所定の温度で焼成を行 う。

【0005】次いで、前記内部電極53、54が露出した様層体55の両面56、57に電極ペーストを塗布して焼き付けを行い外部電極58、59を形成する。 【0006】

【発明が解決しようとする課題 1 しかしながら、海腺化 れたセラミックシート52を用いて、例えばセラミックシート52を100~400層積増する高層層体を形成しようとした場合、内部電極53、54の原み段差があるので前記積層体55の前記セラミックシート52を前立の部電極53、54との接着強度が不十分となり、内部構造欠陥であるデラミネーションあるいは対域後のクラックとして外観不良を生し多く。更に電子機器の回路基化この積層セラミックコンデンサ51を実装する際にあるいは実験した後に熱勢クラックを出て地縁性が劣化し信頼性を機なうという問題点を有していた。

【0007】本発明は誘電体層となる薄膜のセラミック シートを高積層化しても、デラミネーション、クラック 等の構造欠陥の発生がない積層セラミックコンデンサの 製造方法を提供することを目的とするものである。 【0008】

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため に、本発明は以下の構成を有するものである。

【0009】本発明の請求項1に記載の発明は、まず離 形剤層が形成されたキャリアフィルム上にバインダー層 を形成し、次いで前記キャリアフィルムのバインダー層 を形成した表面にセラミックスラリーを塗布し軟燥して セラミックシートを形成し、その後前記キャリアフィル ムからセラミックシートをバインダー層がセラミックシ 一トに転写するように剥離し、次いでこのセラミックシ ートのバインダー層を介して他のセラミックシート又は 内部電極を交互に連続積層して積層体とする積層セラミ ックコンデンサの製造方法であり、これにより、バイン ダー層を介して積層したセラミックシートどうし、また はバインダー層を介して積層したセラミックシートと内 部電極との接着が確実となるので、誘電体層となる薄膜 のセラミックシートを高精層化してもデラミネーショ ン、クラック等の構造欠陥の発生がない精層セラミック コンデンサの製造方法が得られるという作用効果を有す

[0010]本発明の講求項 こに記載の郊明は、まず能 形剤の付きされたキャリアフィルム上にバインゲー層を 形成し、次いで新記キャリアフィルムのバインゲーを形 成した表面にあらかじめ成形されたセラミックシートを また知奈圧著し、その後前記キャリアフィルムからセラ ミックシートをバインゲー個がセラミックシートに転写 するように剥離し、次いでこのセラミックシートのバイ ンダー開を介して他のセラミックシートンは内部認能を 交互に連続税間して積層体とする積層セラミックコンデ ンサの製造方法であり、これにより、バイングー層を介 して接着性のより小さいグリーンシートを積層してもグ リーンシートと内部電金との接着が確実となるの で、誘電体層となる薄膜のセラミックシートを高積層化 してもデラミネーション、クラック等の構造欠陥の発生 がない積層セラミックコンデンサの製造方法が得られる という作用規架を有する。

【0011】本発卵の前束卵らに記載の発明は、セラミックシートのバインダー層を転写した表面に他のセラミックシートを重ねて加熱、加圧して内部電極のない無効層ブロックを税害体の上段と下段に重ねて圧着する請求項1に記載の程階セラミックコンデン中の製造方法であり、これによりを開発である。 層がか接着を確実なものとし、高温高温や機械的衝撃にも耐える信頼性の賃貸になれて発電をできない。

【0012】本発明の請求項4に記載の発明は、セラミックシートのバインダー層を転写した表面に他のセラミックシートを重ねて加熱、加圧して内部電色のない無効層プロックを形成し、この無効層プロックを積層体の上段と下段に重ねて圧着する前求項4に記載の程備セラミックコンデンサの製造方法であり、これにより上下部の場合が含数者がかしまりがもいグリーンシートを用いても積層間の間隙もなく信頼性の優れた積層セラミックコンデンサが得られるという作用効果を有する。

【0013】本発明の請求項5に記載の発明は、セラミックシートのバインダー層を眠るした英国に電秘不りた を整布して乾燥し内部電極と形成する請求項1に記載 の積層セラミックコンデンケの製造方法であり、これに より、セラミックシートと内部電極との接着力が向上し て積層間の間隙もなく信頼性の優れな層セラミックコ ンデンサが得られるという作用効果を有する。

[0014]本発明の請求項のに記載の発明は、セラミ ックシートのバインダー層を転写した表面に電格ペース トを控布して乾燥し内部電後を形成する請求項2に記載 の積層セラミックコンデンサの製造方法であり、これに より、セラミックシートと内部電極との接着力が向上し て積層間の間除もなく信頼性の優れた積層マラミックコ ンデンサが得られるという作用効果を有する。

【0015】本発明の請求項「に記載の発明は、離影利 順が形成されたキャリアフィルム上にバインダー層を形 成し、次いで前記キャリアフィルムのバインダー層を形 成した表面に電路ペーストを流布して砂燥し、その検前 形記キャリアフィルムを制能して表面にバインダー層を転 写した内部電路を形成し、次いでこの内部電路を転写し た表面にセラミックシートを積層して積層体とする請求 項1に記載の積層セラミックコンデンサウの製造方法であ り、これにより、バインゲー層を介して内部電極とグリ ーンシートとの接着が確実となり、接着力の小さい、薄膜 グリーンシートを高積層化してもデラミネーション、ク ラック等の構造欠陥の発生がない積層セシミックコンデ ンサの製造方法が得られるという作用効果を有する。

【0016】本発明の請求項8に記載の発明は、離影別を形成し、然いで対すが一般を 形成し、然いで朝記十キリアフィルム上にバイングー威分を 形成し、次いで割託十キリアフィルムのバイングー層を 形成した表面に電極ベーストを塗布して乾燥し、その後分を転写した内熱管極を形成し、次いでこの内部電極を 写した表面にセラミックシートを積層して積層体とする 請求項2に記載の積層セラミックンデンサの製造方法 ますり、これでは、り、内部電低を転写したバインダー層と あら、たけ、は、り、特部では、転写したバインダー層と あらかじめグリーンシートに転写したバインダー層と が重なるように積層され、接着力の小さいグリーンシート を用いてもグリーンシートとの部電極との様と を用いてもグリーンシートとの部電極との様と して、高機層化しても積層間の間除がなく信頼性の優 れた積層セラミックコンデンサが得られるという作用効 果を有する。

【00171本発明の館求項9に記載の発明は、積層体を所定形状に切断し、次いでこの積層体を加速して脱ゾインダーおとが成を行い、その後、この積層体の表面に内部電路と接続するように外部電路を形成する語求項1に記載の程層セラミックコンデンサの製造方法であり、これにより、デラミネーション、クラック等、構造欠陥のない積層体が得られてこの積層体に外部電路を形成することにより外部電路との部電極との接続に高い信頼性を有する積層セラミックコンデンサが得られるという作用物根本有する。

【0018】本発明の前求項10に記載の発明は、積 体を所定形状に切断し、次いでこの積層体を加熱して脱 パインゲーおよび焼成を行い、その後、この積層体の表 面に内部電極と接続するように外部電極を形成する請求 項2に記載の積層セラミックコンデンサウの製造方法であ り、これにより、デラミネーション、クラック等、構造 欠陥のない積層体が得られてこの積層体に外部電極を形 成することにより外部電極と内部電極との接続に高い信 類性を有する積層セラミックコンデンサが得られるとい う作用効果を有する。

[0019]

【発明の実施の形態】(実施の形態1)以下、実施の形態1を用いて、本発明の特に請求項1、3、5、9に記載の発明について説明する。

【0020】図1は本発明の実施の形態1における積層 セラミックコンデンサの断面図 図2〜図7は本発明の 実施の形態1における積層セラミックコンデンサの製造 工程を示す断面図 図8は本発明の効果を確認するデラ ミネーションの説明図、図9は本発明の効果を確認する 頻皮後クラックの説明図、図10は本発明の効果を確認 する耐熱試験によるクラックの説明図、図11も本発明 の効果を確認する耐熱クラックの説明図である。

【0021】図1において、1は積層セラミックコンデンサであり、誘電体磁器組成物をシート状に形成したセラミックシート2に、N1を主成分とする単金最から成る内部電極3、4を交互に重ね合わせて積層体5を形成し、前記積層体5の対向する両面6、7にCuを主成分とする単金属で形成した外部電極8、9を形成して前記内部電極8、4にそれぞれ接続し、この外部電極8、9の表面にニッケルメッキ層10を形成し、さらにこのニッケルメッキ層10の表面に半田メッキ層11を形成している。

【0022】以上のように構成された積層セラミックコンデンサ1について、以下にその製造方法を説明する。 【0023】まず、BaTiO。を主原料とした誘電体 材料にバインダーとしてポリビニルブチラール樹脂、溶 剤として静馥ロブチル、可塑料としてカル酸ジブチル を加え、イットリア部分変定化ジルコニアボールと共ポールを ボールミルで72時間混合しスラリーを作製した。

【0024】図2において13はポリエステル樹脂を主成分とするキャリアフィルムであり、このキャリアフィルムであり、とのキャリアフィルムであり、さのキャリアフィルム13上にはあらかじめ51を主成分とする総約利曜12の上面にポリプチラールを主成分とするバインゲー成分を整布して低り、このバインゲー間15を形成し、このバインゲー間15の上面に前電スラリーをドクターブレードにより塗布して乾燥し前記セラミックシート2の焼成前のセラミックグリーンシート14(以下グリーンシート14という。)を形成した。

【0025】次に、図3に示すように搬送支持台となる パレット16の上に接着剤のついたポリエステルフィル 417を貼り、その上に前記グレーンシート14を載せ 80kg/cm²の圧力を加えながら70℃の温度をか け、その後、図4に示すように難形利曜12とバインダ ー曜15との接合面を剥離して前記グリーンシート14 の上面にパインダー階15を形成した。

【0026】さらに前記パインダー層15の上に、キャリアフィルム13にパインダー層15を介して積層した前記グリーンシート14を積層した後にこのキャリアフィルム13を剥離し、これを所定回数繰り返し図5に示すように影響みが120μmになるように下部無効層20を形成した。

【0027】次に、図る、図アに示すように前近下部無 別層20の上面に積層体にN1を主成分とする内部電極 18の電磁ベーストをスクリーン印刷し、突焼を行った 後、キャリアフィルム13上に離形利層12とバイング 一層15とを介して積層した前記グリーンシート14を 圧着し、その後前記離形利層12とバイング一層15と の界面から剥離してグリーンシート14を1枚積層した。

【0028】続いて、前記と同様に内部電極の塗布とグ リーンシートの積層とを繰り返し、さらにこの上段に下 部無効層20と同様に総導みが120μmとなるように 上部無効解19を積層して図8に示すように積層体プロ ック24を形成した。

【0029】次にこの積層体ブロック24に300kg / cm⁴の圧力を加えながら75°Cの温度で30粉間 持して一体化し、この積層ブロックを3.3mm×1. 7mmのサイズに切断を行い規定制のグリーンチップを 得た。このクリーンナップの状態で外観を検定したとこ。 3、接着下足によるクラック等の発生はなかった。

[0030] 次に、前記グリーンチップをジルコニア敷 粉と混ぜ合わせアルミナ質のサヤにいれ、内部電配してこ が過度に酸化されないように温度雰囲気中で加熱してこ のグリーンチップ中に含まれるパインダーを振発させて 除去し、引き続き窒素、水素に灰酸ガスまたは水蒸気を 混合して構成した週元雰囲気中、最高温度1220~1 340℃で2時間保持し前記グリーンチップの焼結を行った。

【0031】次いで降温過程の800~1200℃で1 時間、窒素、水薬に炭酸ガスまたは水蒸気を用いて構成 した適元雰囲気中で前記焼成工程で還元されたグリーン キップの再酸化を行った後、室温まで冷却し前記積層体 5を作製した。

【0032】このとき、前記積層体5をバレル研磨機により表面および端面研磨した後内部構造および外観を検

査したところ、内部構造欠陥であるデラミネーションおよび焼成クラックの発生はなかった。

【0033】次に前記積層体5をバレル研磨機で端面の 面取りを行い、この積層体5の表面に露出した前記内部 電極3、4と電気的に接続するように、前記積層体5の 対向する端面6、7にCu(銅)を主成分とする電極ペ - ストを塗布し、これを窒素と酸素を混合してCu

(朝) が過度に酸化されない雰囲気中において、850 でで15分間の焼き付けを行い前記外部電極8、9を形成した。

【0034】次に、前肥外部電極8、9の表面に電解メッキ法を用いてニッケルメッキ層10を形成し、更に前記ニッケルメッキ層10の表面に半田メッキ層11を形成し、図1に示す積層セラミックコンデンサ1を完成した

【0035】得られた積層セラミックコンデンサ1は所 定の電気特性を得ることができ良好であった。また、耐 熱性試験として330℃の半田標に5秒間浸漬後、放冷 した後外観を見たところクラックの発生は見られなかっ た。

【表1】

構造欠陥発生数 (個)

	本発明の実施の形態1	従来例
グリーンチップの接着不良	0/5000	3/5000
焼結体のデラミネーション	0/50	2/50
焼結体のクラック	0/5000	5/5000
耐熱試験によるクラック	0/100	3/100

【0038】この結果から明らかなように、本発明の実 施の形態1によるとデラミネーション、焼成後のクラッ ク、耐熱クラックを防止できて信頼性の高い積層セラミ ックコンデンサが得られる。

[0039] (実施の形態2)以下、実施の形態2を用いて、本売40の特に請求項7に記載の売明について説明する。尚、本実施の形態2における積層セラミックコンデンサの製造方法は基本的に実施の形態1で示した積層セラミックコンデンサの製造方法と同じ方法なので詳細を認明に省略する。

【0040】図12~図14は本発明の実施の形態2における積層セラミックコンデンサの製造工程を示す図である。

【0041】まず、図12に示すように、ポリエステル からなるキャリアフィルム13上にポリブチラールを主 成分とするバイングー層15を形成した後に、この上面 の電極ベーストをスクリーン印刷で塗布して乾燥し内部 電極18を形成した。

【0044】次いで、バインダー層15のないキャリアフィルム13上に形成されたグリーンシート14を同条

件で転写した。その後内部電概18及びグリーンシート 14の転写を続り返し、このグリーンシート14が35 0層となるように積圧した。さらに、上部維制例19を 下部無効層20と同様、バインダー層15のついたキャ リアフィルム13上に形成されたグリーンシート14で 形成した。

【0045】その後、実施の形態1と全く同条件で積層 体の加圧・加熱を行い精層セラミックコンデンサ1を得 t.

【0046】次いで、前記積層セラミックコンデンサ1 のデラミネーション、周間剥離、焼成後のクラック、耐 熱性としてのクラックについての検索をそれぞれ行い全 く問題ないことを確認した。その結果を(表2)に示

【0047】 【表2】

構造欠陥発生数 (個)

	本発明の実施の形態 2
グリーンチップの接着不良	0/5000
焼結体のデラミネーション	0/50
焼結体のクラック	0/5000
耐熱試験によるクラック	0/100

【0048】この結果から明らかなように、本発明の実施の形態之によるとデラミネーション、顧問剥離、焼成 彼のクラック、耐熱性としてのクラック等を防止でき信 郷性の高い導版高税層セラミックコンデンサ1が得られるものである。

【0049】 (実施の形態3) 以下、実施の形態3を用 いて、本発明の特に前ま項2、4、6、10に記載の発 明について説明する。尚、本実施の形態3における積層 セラミックコンデンサの製造方法は基本的に実施の形態 1で示した積層セラミックコンデンサの製造方法と同じ 方法なので詳細な説明は省略する。

【0050】図15、図16は本発明の実施の形態3における積層セラミックコンデンサの製造工程を示す図である。

[0051]まず、図15、図16に示すように離終剤 簡12の上にポリブチラールによるバインダー隠15が 形成されているキャリアフィルム13上に、ポリオレフ ィン重合体中にBaTi0。を主頭和としたセラミック 原料が90%以上含まれるグリーンシート14 (厚みは 焼成後34mとなるものを用いた)を温度50℃で圧力 60kg/cm²の条件で一対のロール25間に通して 貼り付けた。

【0052】次に前記キャリアフィルム13に貼り付け たグリーンシート14を用いてこのグリーンシート14 を所定校数重ねて90℃、100kg/cm²で圧着し 下部無効間20を形成した。 【0053】次に、実施の形態1と同様に前記下部無効層200上面にNiを主張分とする内部電極18の電極ペースト1をスクリーンで印刷し、乾燥を行い、この上面に前記一州のロール25間でキャリアフィルム13に圧着したグリーンシート14を1枚転写した。これと経巻250層積層した。さらに、この上に上部を測り20と同条件で圧着し積層体ブロックを形成した。このとき、積層体ブロックを8個間に転写時移行したバインダー層で接着が均一なものとなっている。「00541その後、実施の形態1と全く同様で指層体ブロックに加圧・加熱を加えて一体化した。このとき、温度はポソエチレン重合体の観点から30℃の範囲で低い温度に設定し、圧力は100~200kg/cm²で3分間加圧した。

【0055】その後、実施の形態1と同様に外部電極 8、9を形成し、この外部電極8、9の表面にニッケル メッキ層10、半田メッキ層11を形成して積層セラミ ックコンデンサ1を完成した。

【0056】実施の形態3の評価として、同様に、内部 構造でのデラミネーション、外観不良としてのグリーン チップでの層間剥離、焼成後クラック、耐熱性としての クラックについての検査を行いその結果を(表3)に示 す。

【0057】 【表3】

構造欠陷発生数(個)

	本発明の実施の形態3
グリーンチップの接着不良	0/5000
焼結体のデラミネーション	0/50
焼結体のクラック	0/5000
断熱試験によるクラック	0/100

【0058】この結果から明らかなように、実施の形態 3によると税限時の接着が確実なものになり、より特度 の高い海膜高税層セラミックコンデンサ1が容易に得ら れるものである。 【0059】(実施の形態4)以下、実施の形態4を用いて、未発明の特に前求項8に記載の発明について説明 する。尚、本実施の形態4における税階セラミックコン デンサの製造方法は基本的に実施の形態3で示した積階 セラミックコンデンサの製造方法と同じ方法なので詳細 な説明は省略する。

【0060】図17は本発明の実施の形態4における積層セラミックコンデンサの製造工程を示す図である。

【0061】まず実施の形態3と同様、Siを主成分とする離終利用12の上にポリプチラールによるバイングー層15が形成されているキャリアフィルム13上に、ポリオレフィン重合体中にBaTiQを主照料としセラミック原料が90%以上含まれるグリーンシート14(厚みは焼成株34mとなるものを用いた)を温度50で圧折ら6kg/cm/の水件で一州のロール25の間に通して貼り付けた。次いで、前記キャリアフィルム13に貼り付けた前記グリーンシート14を実施の形態3と配条件の温度と圧力で圧着し下部無効層20を形成した。

【0062】次に、前記パインダー層15の付与された キャリアフィルム13上に内部電電長18をスクリーンで 塗布乾燥し形成し、その上に前記グリーンシート14を 温度50℃で圧力60kg/cm²の条件で一対のロー ル25の間に通して貼り付けた。

【0063】前記キャリアフィルム13上に貼り付けた グリーンシート14をすでに積層してある下部無効層2 0の上に、温度90℃、圧力100kg/cm²で加圧 した後、前記キャリアフィルム13を剥離して前記バインダー周15を転写した。

【0064】このとき積層された前記内部電極18および前記グリーンシー14にはバインダー層15が転写されている、これを繰り返し前記グリーンシート14を350層積層し、この上に前記上部無効層19を前記下部無効層20と同条件で圧者し、その後、実施の形態1と全く同様に積層体の加圧・加熱を行い一体化した。

【0065】このとき温度はポリエチレン重合体の融点 より30℃以内の範囲で低い温度に設定し、圧力は10 0~200kg/cm*で3分間加圧した、その後、実 施の形態1と同様に外部電極8、9を形成しこの外部電 極8、9の表面にニッケルメッキ層10、半田メッキ層 11を形成して積層セラミックコンデンサ1を完成し た。

【0066】実施の形態4の評価として、同様に、内部 構造でのデラミネーション、外観不良としてのグリーン チップでの層間剥離、焼成後クラック、耐熱性としての クラックについての検査を行いその結果を(表4)に示 す。

【0067】 【表4】

構造欠陥発生数 (個)

	本発明の実施の形態4
グリーンチップの接着不良	0/5000
焼粒体のデラミネーション	0/50
焼結体のクラック	0/6000
耐熱試験によるクラック	0/100

[0068] この結果から明らかなように、龍彫利曜1 2の上にバインダー成分が形成されたキャリアフィルム 13を用いてグリーンシート14、あるいは内部電低1 8を形成することにより、たとえ接着性の低いセラミッ クシートを用いても、精質時の接着が確実なものにな り、より精度の高い薄膜高積層セラミックコンデンサ1 が容易に得られるものである。

【0069】なお、本実施の形態1~4では、キャリアフィルム13に形成されたパインダー層15にポリプチールを用いたが、接着性が得られるものならば、例えば、アクリル、エチルセルロース等を主張分とするパインダー層でも同様の効果を得ることができるものである。また、前記パインダー層15に可塑剤を通度に含有することで更に接着性が向上する。また、グリーンシート14を高積層化するときは、内部電極18との段差を増加させないためにこのパインダー層15はできるだけ等いこと(0.5μπ以下)が望ましい。また、前記キャリアフィルム13としてボリオレフィン量合体中の他にポリエステル重合体中など他の高分子重合体にやラミックパウダーを分散させたもの配も同様な効果がある。「00701まか 本等期間機能ラミックコンデンサ

のほかにセラミックシートを多積層する他の電子部品 (フィルター、インダクタ等)にも応用できるものであ る。

[0071]

【発明の効果】以上、本発明によれば、薄膜化されたセラミックグリーンシートを用いて、高積層体を形成しても、十分な接着性を伴う積層体を得ることができの即構造欠陥であるデラミネーションや外規構造で陥である焼成クラックの発生がなく、耐熱性にも優れた積層セラミックコンデンサを得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態1における積層セラミック コンデンサの断面図

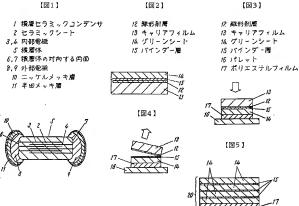
【図2】本発明の実施の形態1における積層セラミック コンデンサの製造工程を示す図

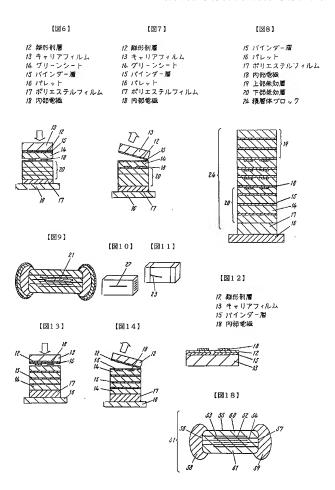
【図3】本発明の実施の形態1における積層セラミック コンデンサの製造工程を示す図

【図4】本発明の実施の形態1における積層セラミック コンデンサの製造工程を示す図

【図5】本発明の実施の形態1における積層セラミック コンデンサの製造工程を示す図

【図6】本発明の実施の形態1における精層セラミック 斯面図 コンデンサの製造工程を示す図 【符号の説明】 【図7】本発明の実施の形態1における精層セラミック 1 積層セラミックコンデンサ コンデンサの製造工程を示す図 2 セラミックシート 【図8】本発明の実施の形態1における精層セラミック 3.4 内部電極 コンデンサの製造工程を示す図 5 豬屬仏 【図9】本発明の効果を確認するデラミネーションの説 6、7 積層体の対向する両面 明図 8.9 外部電極 【図10】本発明の効果を確認する焼成後クラックの説 10 ニッケルメッキ層 明図 11 半田メッキ層 【図11】本発明の効果を確認するクラックの説明図 12 離形剤層 【図12】本発明の実施の形態2における精層セラミッ 13 キャリアフィルム クコンデンサの製造工程を示す図 14 グリーンシート 【図13】本発明の実施の形態2における精層セラミッ 15 バインダー層 クコンデンサの製造工程を示す図 16 パレット 【図14】本発明の実施の形態2における精層セラミッ 17 ポリエステルフィルム クコンデンサの製造工程を示す図 18 内部電板 【図15】本発明の実施の形態3における積層セラミッ 19 上部無効層 クコンデンサの製造工程を示す図 20 下部無効層 【図16】本発明の実施の形態3における稽層セラミッ 21 デラミネーション クコンデンサの製造工程を示す図 22 焼成体クラック 【図17】本発明の実施の形態4における精層セラミッ 23 耐熱クラック クコンデンサの製造T程を示す図 24 積層体ブロック 【図18】従来の一般的な積層セラミックコンデンサの





【図15】

12 離形剤層 13 キャリアフィルム 14. プリーンシート

ガパインダー層

25 ロール

【図16】

12 雞形剂廳

13 キャリアフィルム 14 グリーンシート

バインダー層

16 192 4 1

17 ポリエステルフィルム

18 内部電極

内部電極

20 下部無効層



12 縫形剂層

13 キャリアフィルム 14 グリーンシート

15 バインダー層

/8 内部電極

25 ロール







フロントページの続き

Fターム(参考) 5E082 AA01 AB03 BC32 BC33 EE04

EE35 FG06 FG26 FG54 GG10 GG28 JJ03 JJ23 LL01 LL02

LL03 MM22 MM24